# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

55-154345

(43) Date of publication of application: 01.12.1980

(51)Int.CI.

CO3C 3/30

CO3C 27/00

(21)Application number : 54-060437

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing:

18.05.1979

(72)Inventor: KAWAMURA HIROMITSU

**MISUMI AKIRA** 

# (54) LOW-MELTING SEALING COMPOSITION

## (57)Abstract:

PURPOSE: To provide a title composition suitable for securely as well as hermetically sealing soda glass at a low temp. without generating cracks obtained by blending a low m.p. glass powder and a crystal powder of a composition containing PbO, TiO2 and Al2O3 in a specific volume ratio.

CONSTITUTION: A noncrystalline low m.p. glass powder (a) having a composition comprising, on the basis of wt%, about 80W90% of PbO, about 8W16% of B2O3, about 5% or less of ZnO, about 0.5W5% of SiO2 and about 0.1W3% of Al2O3 and showing sufficiently good flowability at a temp. of about 430° C or less, pref., about 400° C or less, and a crystal powder (b) of which PbO: TiO2: Al2O3 is 1:1: 0.01W0.3 in a mole ratio are uniformly blended in a volume ratio of 60W90% of "a" powder and 40W10% of "b" powder by a ball mill or a V-type mixer to obtain an objective sealing composition.

## (19) 日本国特許庁 (JP)

⑪特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報(A)

昭55—154345

⑤ Int. Cl.³
C 03 C 3/30
27/00

識別記号 109 庁内整理番号 6674-4G 7344-4G 砂公開 昭和55年(1980)12月1日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

## **匈**低融点封着用組成物

②特

願 昭54-60437

22出

頁 昭54(1979)5月18日

⑩発 明 者 河村啓溢

茂原市早野3300番地株式会社日

立製作所茂原工場内

⑫発 明 者 三角明

茂原市早野3300番地株式会社日 立製作所茂原工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

#### 明 和 鲁

# 発明の名称 低融点封着用組成物

#### 特許請求の範囲

低触点ガラス粉末60~90%

結晶粉末

10~40%

からなる低触点封着用組成物。・

2. 前記低融点ガラス粉末は重量比で PbO 80~90%, B2088~16%, ZnO 5%以下, SiO2 0.5~5%, A L2O8 0.1~3%の組成する特許請求の範囲第1項配数の低融点封滯用組成物。

#### 発明の詳細な説明

本発明はソーダガラスを低温度で融着するのに 適した低融点封着用組成物に関するものである。 近年、パネル表示装置、例えば、ガス放電、低 光,液晶などを用いた表示装置が多数開発、製造 されているが これらの装置では、通常複数枚の

-1

根ガラスを所定の間隔で相対向させ、周辺を封着 したパオルユニットが使用されている。そして、 これらのパネルユニットは、価格などの点から板 ガラスには、一般的なソーダガラスを用い、これ に透明導電膜による電極形成その他所要の表面処 理を施して用いられている。一方、周辺封着材と しては、パッケージに高信頼性が要求される場合 には、吸湿性のない無機の低融点ガラスが使用さ れる。そして、ソーダガラス基板と低融点ガラス とを組合わせて融着する場合には、所定の加熱処 理が必要となるが、予め基板ガラス表面に形成さ れている電極その他の表面処理膜や表面処理状態 を変質させないで、周辺を融着密封するためには、 加熱処理温度は低い方が良く約430℃以下であ ることが望ましい。ととろが、一般の低融点ガラ - スは、融点を下げようとすると、熱膨脹係数(以 下αと称する)が大きくなり、 葢板ガラスと不整 合となり、破壊する。一般に400℃~430℃ て融着される非晶質の低融点ガラスのαは、105 × 10-1/で 以上であり、一般のソーダガラ

No.

スの基板ガラスのαは92×10<sup>-1</sup>/τ であり、両者を組合せた場合には融点部分が破壊してしまう。

以上の欠点を解消するために、従来からいろいろと組成の検討が行なわれてきたが、代表的な方法としてなが大きく、かつ融点の低い低融点ガラスと、なが小さいか負の結晶が末を混合して、前省で融点を下げて後者でな調整を行なり結晶が末の添加方式が採用されてきた。

例えば、米国特許第3250631号公報かよび第3258550号公報には、Pb0-B20ま-Si02系またはPb0-Zn0-B20ま系結晶性ガラス粉末にジルコン、石英あるいは月ユークリプタイトの結晶粉末を添加することが開示されている。しかしながら、これらの添加物では、触点があまり下げられなかつたり、リチウムイオンの影響で電気的絶縁性が低下するなどの欠点があつた。

このような欠点を解消しようとしたものとして は、例えば特公昭49-41083号公報は、

て低く、しかも市阪のソーダガラスに充分に強固 に融着し、液晶表示装置のパッケージの周辺シー ル材として最適な低融点對着用組成物を提供する ことを目的としている。

このような目的を達成するために本発明による 低融点封着用組成物は、非結晶性の低融点ガラス 粉末と、モル比でPbO:TlO::AL:O: =1:1:0.01~0.3の結晶粉末とからなり、 体積比で低融点ガラス粉末60~90分,結晶粉 末10~40分から構成したものである。以下本 発明による低融点封着用組成物について詳細に説 明する。

まず、本発明に係わる非結晶性の低融点ガラス 粉末は、重量ダでPbO 80~90% , B2〇 \* 8~16% , ZnO 5%以下 , 810m 0.5~5 ダ , AL2〇 \* 0.1~3% の組成を有している。 この場合、上配組成において各成分範囲を選定し た理由は、約430℃以下、望ましくは約400 で以下で充分に良く流動するためには、非結晶性 のこのような組成の低融点ガラスが最適であるこ 特開昭55-154345(2)

Z n O - B \* O \* - S i O \* 系ハンダガラス粉末 にチタン酸鉛の粉末を添加することおよび特公昭 5 3 - 2 4 4 4 号公報は P b O - B 2 O \* 系ハン ダガラス粉末にチタン酸鉛の粉末を添加すること がそれぞれ開示されている。

しかしながら、前者のものは、なの小さい領域の対着用組成物であり、熱処理温度も約700℃と極めて高い。一方、後者のものも一般に熱処理が450℃~520℃と高い。通常、液晶表示装置に使用されるガラス基板の内面には、透明導電性・配向制御膜が施されており、間辺シールのと、行りの膜が変質して特性が劣化する。特公のようなのでは、透過の影響を変更の動力を変更している。系のとがかった。なりなも小さく、陰点も下るが、まだ、上記に述った理由により液晶表示装置の周辺シール材としては不適当であるとがわかる。

したがつて、本発明は従来技術における以上の 欠点を解消し、封着温度が約430 C以下と極め

-4

とがわかつたためである。さらに各成分の選定理由を示すと、PbOが80 多未満の場合は流動性が劣化し、90 多を超える場合は結晶の析出および の増加が生じる。また B \* O \* が8 多未満の場合は ロが増大し、結晶化傾向が生じ、16 多を超える場合は流動性が低下する。また ZnOは無 ながの場合も適するが、化学的耐久性の向上, ロの 敬調整のために 5 多まで添加しても 差支えない。また、化学的耐久性を向上させるために 0.5~5 多の範囲内で SlO\* を それぞれ添加する。 これらの成分の上限を超えた場合はガラスの流動性を低下させてしまり。

次に、この低融点ガラスと混合する結晶粉末は、モル比でPbO: TlO2: Al2O8 = 1:1: 0.01~0.3の組成範囲のものである。この場合、PbO: TlO2: Al2O が1:1: 0.01米消となると、上記低融点ガラス粉末と混合して400℃~430℃で融解処理したときにガラス融液に対して可溶性となり、低融点ガラス

中のΡΙΟ成分が契質的に増加してαを大きくし て結晶粉末を添加した効果が低波してしまう。特 に結晶粉末の粒子径が数 A m 以下と小さい場合は この現象が激しい。したがつて、流動性とαが材 料ロットやシール処理条件の変動によつて大きく 変化して特性が一定しない欠点を有する。一方、 PbO: TiO:: Ad20 8 11:1:0.3 2 **避える値となると、結晶粉末がガラス融液に対し** て不溶性となり、低温度の融着処理のとき、両者 が充分に良くなじまず、結晶粉末の表面で微少々 ラックが生じ、気密性、濡れ性が不充分となり、 強固な封着体が形成できなくなる。したがつて、 P b O : T i O 2 : A L 2 O 3 = 1 : 1 : 0.0 1 ~ 0.3 の範囲内にあるものが殺も適当であること が判明した。次に、この範囲内の組成の結晶粉末 を低脱点ガラス粉末に添加して400℃~430 てで啟着処理を行なつた結果、低融点ガラス中の PbO成分を大きく増加させずαの増大に全く影 響を与えない程度に結晶体の表面がわずかに低酸 点ガラスに落出し、気密性、濡れ性が良く、高強

よつて測定される真の容積に基ずく値である。

低触点ガラス粉末に添加されるPb〇-T1〇まー A L 1 O ® 系の結晶粉末は、一般的な粉末焼成 法によつて製造できる。例えば、Pb〇の原料である鉛丹(Pb®О4), T1〇2 の 原料である二酸化チタン, A L 2 O ® の酸化アルミのそれぞれの粉末を所定のモル比に配合し、1000 で~1200 で 程度で焼成することにより Pb〇 -T1 O 2 - A L 2 O ® 系結晶の焼成物が得られる。この焼成物をボールミルで微粉砕して平均粒径を数μmにする。この結晶粉末をこれと同じ程度の 粒径をもつ低触点ガラス粉末に混合する。

以下具体的な実施例により本発明を詳細に説明 する。

まず、下配表1に示す各組成の低融点ガラス粉 ※を、鉛丹、硼酸、亜鉛罐、珪石、酸化アルミの 各原科を所定配合割合で混合し、白金ルツポで約 1100 C で約30分加熱搭融して製造する。こ のものを鉄板上に流し出して冷却し、ポールミル 粉砕により平均粒径約6μmに調製した。 特開昭55-154345(3)

医の封着体が得られることがわかつた。をお、 A L 2 O \* の代りに S I O 2 , Z r O 2 をどの融 点を上昇させる成分であれば、どの成分も A L 2 O \* に変り得る。

次に、低触点ガラス粉末に添加するPbOーTiO2ーAL2O&系結晶粉末の量を体積比で10多~40多に、したがつて相対する低融点ガラス粉末の量を体積比で60多~90多に選定した理由は次の通りである。すなわち、PbOーTiO2ーAL2O&系結晶粉末が10voL多未満、したがつて低融点ガラス粉末が90voL多を超える場合は、グラックを生ずる。またPbOーTiO2ーAL2O&系結晶粉末が40voL多を超え、したがつて低融点ガラス粉末が60voL多を超え、したがつて低融点ガラス粉末が60voL多を超え、したがつて低融点ガラス粉末が60voL多を超え、したがつて低融点ガラス粉末が60voL多を対え、したがつて低融点ガラス粉末が60voL多を対え、したがつて低融点ガラス粉末が60voL多を対え、したがつて低融点ガラス粉末が60voL多を対え、したがつて低融点ガラス粉末が60voL

なか、ことで述べる容量をはアルキメデス法に № -8-

一方、PbO-TiO2-AL2O 系結晶粉末は、鉛丹,二酸化チタン,酸化アルミのそれぞれの粉末を下配表1に示す所定の配合割合で充分に良く混合する。このものをブレス成形して 約1150 でで約2時間焼成し、PbO-TiO2-AL2O 系の結晶粉末を生成する。このものをボールミル粉砕により平均粒径約6 Amに調製する。

このようにして調製された低融点ガラス粉末とPb0-Ti02-AL20\*系の結晶粉末とを表1に示す混合量にしたがつてポールミルまたはV型混合機によつて均質に混合して對発用組成物を調製した。

ここで特性を評価する手段として、要1に示すフローポタン径は、財産用組成物の粉末10gを 直径12mm,高さ約15mmにドライブレス成 形したものを、板ガラスの上に載せて約400℃ で約30分間焼成し、流動してポタン状に偏平化 したものの直径をもつてあらわす。このフローポタン径が大きいほど流動性や濡れ性が良好である

-10-

特開昭55-154345(4)

と判定する。そして、良好な接着を形成するためには、フローボタン径は20mm以上を必要とする。また熱膨脹係数は、對着用組成物の粉末約59を白金製ポートに入れて加熱融着化した焼結サンブルをもつて30で~280で間の測定を行なった。また板ガラスとの濡れ性、接着性、接着部のクラックについては、對着用組成物の粉末をパインダーであるニトロセルローズと溶剤である酢酸インアミルとを充分に良く混練し、これを板ガラスに塗布して2枚の板ガラスを重ね合わせて約400でで約30分で接着を行ない、急熱急冷テストにより剝れ、クラックなどを調べて判定した。

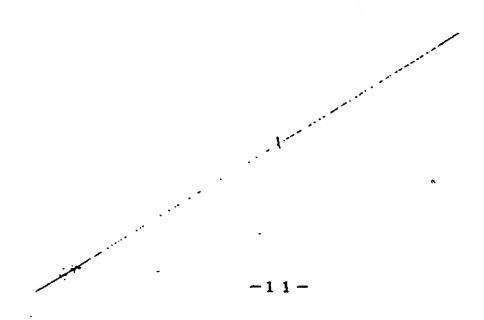


表 .1

	数料版	1	2	3)	4	5 .	<b>6</b>	7	<b>B</b>
AGE	8.0	7 0	8 5	8 5		<del></del>			
低融点ガラス(重量を)	PbO				8 5	8 5	8 5	8 5	8 5
	B 2 O 5	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 3
	Z <sub>n</sub> O	1 5	. 3	3	3	3	3	3	0
	8105	3	1	1	1	1	1	1	1
	A4205	2	1	1	1	1	1	1	1
結晶粉末	PbO	i	1	1	1	1	1	1	1
	TiOz	1	1	1	1	1	1	1	1
モル比)	A4205	0.05	0	0. 0 5	0. 0 5	0. 0 5	0. 0 5	0. 0 5	0. 0 5
<b>在</b>	低融点ガラス粉末	7 5	7 5	7 5	9 5	5 5	8 5	6 5	7 5
董 容量≠ )	結 品 粉 末	2 5	2 5	2 5	. · 5	4 5	1 5	3 5	2 5
フローポタン径(400℃)		1 2.0 mm#	2 2. 0	2 2. 5	2 5. 5	1 6. 5	2 4. 0	2 0. 5	2 3.0
熟膨脹係数(30℃~280℃)		75×10/C	103×10 <sup>-7</sup>	93×10 <sup>-7</sup>	110×10 <sup>7</sup>	8 0 × 10 7	98×10 <sup>-7</sup>	89×10 <sup>-7</sup>	94×10
板ガラスとの備れ 姿着性 (400℃ 30分)		接着セプ	良 好	良 好	良好	委着不良	良好	良 好	食 好
	スと <b>の接着部クラック</b> 0 で 30分 )	無し	有力	無し	有り	無し	無し	無し	無し

〇印 本発明の笑着例

装1において、試料低3, K6, K7, K8は 本発明の実施例を示し、低1, 低2, 低4, 低5 は本発明の範囲外の例を示し、両者の比較のため に上げたものである。ととで、 61 は低融点ガラ スの組成のみが本発明の範囲外にあるもので、フ ローポタン径が12mmとほとんど流動せず、板 ガラスを約400℃で接着することができない。 Ka 2 は結晶粉末組成のみが本発明の範囲外にある もので、αが103×10<sup>-1</sup>/ Cと大きく、板 ガラスと接着後、急熱急冷テストによりクラツク を生じる。 低4 1 低5 は低融点ガラス粉末と結晶 粉末との混合版のみが本発明の範囲外にあるもの て、前省はαが大きくて板ガラスと接着後、急熱 急冷テストでクラックを生じ、後者はほとんど流 動せず、良好な接着が得られなかつた。低るは本 発明の範囲内で最も良好な組合わせの例であり、 流動性を示すフローポタン径は22.5mmと良好 て、αも板ガラスのα=92×10<sup>-1</sup>/ C と段 とんど同じで整合しており、強固な封着体が達成 できる。 低6、低7、低8はいずれも本発明の範

-13-

#### 特開昭55-154345(5)

田内の別の組合わせの例であつて、フローボタン 径が200mm以上、 αが98×10<sup>-1</sup>/ C以 下となり、良好な財務体を形成することができた。 以上説明したように本発明による低融点封務用 組成物によれば、市版のソーダガラスを430 C ~400 Cの温度でクラックを生ずることなく確 突に気密封着することができる。すなわち約430 で以下で融份結合できるために液晶表示装置など の基板ガラスの殺面に予め施された各種表面処理 膜や表面処理特性を損なうことなく、気密封密で きるという極めて優れた効果が得られる。

代理人 弁理士 薄田 利



-14